

ESTUDO DA DECOMPOSIÇÃO FOTOQUÍMICA POR EXPOSIÇÃO À LUZ UV DE FOTORRESINAS POSITIVAS

Bruno Gabriel Alves Leite Borges* e Maria Luiza Miranda Rocco

Instituto de Química, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Cidade Universitária, 21941-909 Rio de Janeiro - RJ, Brasil

Roberto Rosas Pinho e Carlos Raimundo Lima

Departamento de Física, Instituto de Ciências Exatas, Universidade Federal de Juiz de Fora, Campus Universitário, 36036-330 Juiz de Fora - MG, Brasil

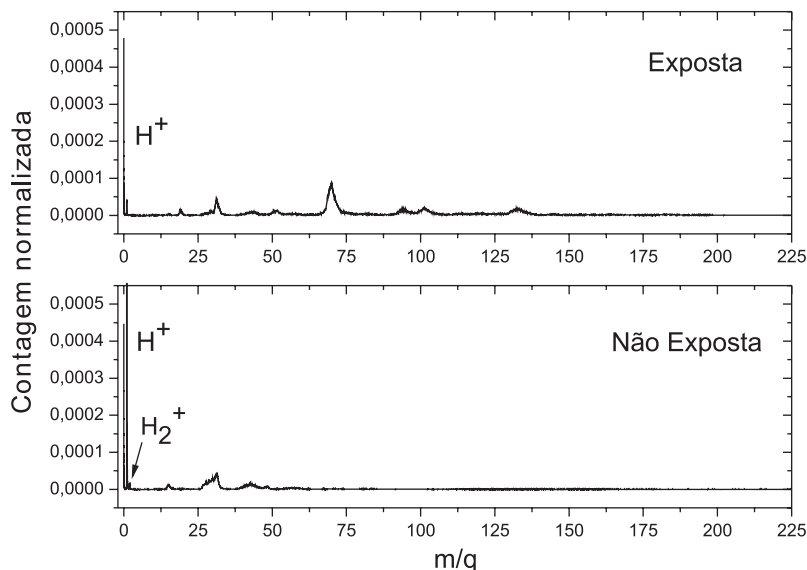


Figura 1S. Espectros completos das amostras exposta e não exposta submetidas ao potencial de extração de +1200 V e feixe de elétrons de 1000 eV

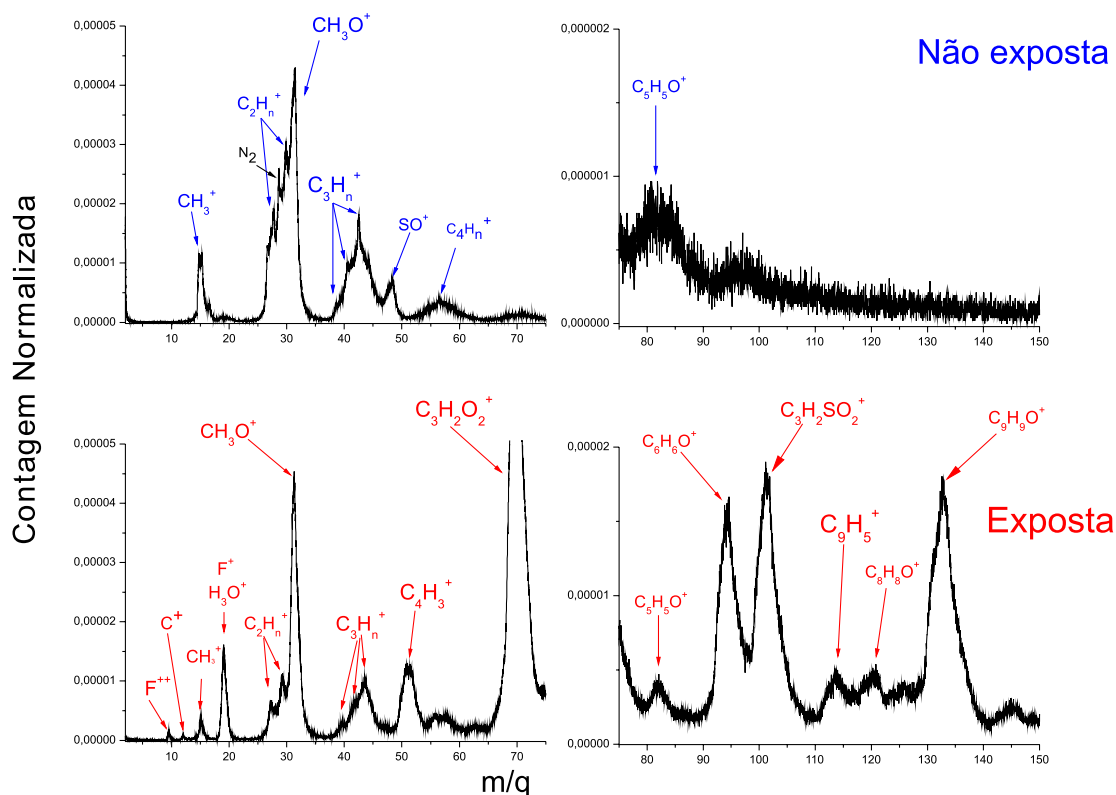


Figura 2S. Espectros das amostras exposta e não exposta submetidas ao potencial de extração de +1200 V, separados por regiões com suas atribuições mais prováveis

*e-mail: brunogabriel@iq.ufjf.br